

料金表

半導体試作施設

単位：円

	区分	1時間
共同研究開発センター	ケミカルプロセス室	11,400
	マイクロプロセス室	5,250
	イエロールーム	5,250
	レイアウト設計室	5,250
	組立・測定室	5,250

※公共団体や大学等の営利を主たる目的としない使用の場合は半額

半導体開発支援施設

単位：円

	区分	面積	収容人員	1時間	終日 (9～22時)
情報技術高度化センター	設計開発室1～3	24.40㎡等	-	150	1,200
	評価研修室	102.35㎡	17人	3,150	31,950
	設計研修室	157.28㎡	19人	4,800	49,200

※公共団体や大学等の営利を主たる目的としない使用の場合は半額